PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-142847 (43) Date of publication of application: 18.06.1991

(51)Int.CI. H01L 21/60

// H05K 1/18

(21)Application number: 01-279696 (71)Applicant: HITACHI LTD (22)Date of filing: 30.10.1989 (72)Inventor: ISHIDA TAKASHI

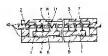
(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To restrain a concentration of a thermal stress generated by a difference in a coefficient of thermal expansion by a method wherein a connecting member is formed as a needle-shaped electrode of a linear structure, one end side of it is connected to an electrode part of a wiring board and the other end side is connected to an electrode part of a

semiconductor chip.

CONSTITUTION: A wire 8 of a prescribed length is first passed through a wiring hole 11 in a wiring board 2; one end side of the wire 8 is pressure-bonded to an electrode 9 of the wiring board 2; a needle-shaped electrode 7 is formed. The other end side of the wire 8 is pressure-bonded to a corresponding chip electrode 4 of a semiconductor chip 1 which is fixed and bonded to a heat sink 5. Thereby, the chip electrode 4 of the semiconductor chip 1 and the electrode 9 of the wiring board 2 are connected electrically by using the needle- shaped electrode 7; In addition, all wires 8 of the wiring board 2 are pressure-bonded; after that, the





semiconductor chip 1 connected to the wiring board 2 via needle-shaped electrodes 7 are sealed airtightly by using a cap 3 via sealing members 10. Thereby, a semiconductor integrated circuit device of a modular structure can be manufactured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

10/25/2007 9:33 AM 1 of 2

Searching PAJ http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA5ZaOOdD...

[Number of appeal against examiner's decision

[Patent number]
[Date of registration]

of rejection]

[Date of final disposal for application]

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

[Bate of ontariotion of rigin]

2 of 2 10/25/2007 9:33 AM

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-142847

⑤Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)6月18日

H 01 L 21/60 # H 05 K 1/18 3 2 1 E

6918-5F 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

の発明の名称 半導体集積回路装置

②特 類 平1-279696

20出 顧 平1(1989)10月30日

⑩発明者 石

製 十1(1505)10月30日

尚 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

79代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

 \mathbf{H}

明 細 裏

1. 発明の名称

半導体集積回路装置

2. 特許請求の範囲

1. 半導体チップが接続部材を介して配業基板に接続されるフェイスダウンボンディング構造の 半導体集積回路装置であって、前起接続部材が 被状構造の針状電極とされ、前起針状電極の一 油割が前起配線基板の電極部に接続され、かつ 終針状電極の性類割が前起半導体チップの電極 部に接続されることを特徴とする半導体集積回 路装置。

れることを特徴とする半導体集積回路装置。

3. 発明の詳報な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、半導体集後回路装置に関し、特にフェイスグウンボンディング構造の半導体気候回路 装置において、電極接続部が柔軟な構造とされ、 接触に関係性の向上が可能とされる半導体集後回路 整理に適用して有効な技術に関する。

とされている。

また、半導体チェブの発熱量が大きい場合には、 半導体チェブの裏面に放熱スタッドを接触させた り、または半導体チェブの裏面を放熱板に顕著さ せることによって半導体チェブの放熱性を向上さ せる方法が用いられている。

「発明が解決しようとする課題】

ところが、前記のような建来技術においては、単年体チップにある。タッドに抜きする数値のある。まずは、単年体生の場合では、単年体生の場合では、単年体生の場合では、単年体生の場合では、単年体生の場合では、単年体生の大きな影響を構成する数値を発生し、大きなでは、単年体生の大きな影響を構成する数値を発生し、大きな大きなとなって、よって、大きな大きなとなった。

また、電極接続部の熱的応力の発生を抑制する ためには、半導体接接回路装置を構成する材料が、 たとえばSiC, AlNなどに限定されるという 欠点がある。 構造とすることにより、熱影響振数の違いによって発生する熱的応力の集中を抑制することができると同時に、比較的商品な構造で電極接続部の接続信頼性を確保することが可能とされる半導体集

従って、電極接続部の接続信頼性が得られず、

半導体集権同路装置の接続表命が短縮されるとい

そこで、本奈明の目的は、電板接続部を柔軟な

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明相書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[課題を解決するための手段]

種回路装置を提供することにある。

う間頭がある。

すなわち、本発明の半導体集積固路装置は、半 導体チップが接続部材を介して配線基板に接続さ れるフェイスダウンボンディング構造の半導体集 複回路装置であって、前記接続部材が線状構造の

針状電感とされ、前記針状電極の一端側が前記配 破基板の電極部に接続され、かつ抜針状電極の他 端側が前記半導体チップの電極部に接続されるも のである。

また、本発明の他の半導体集機回路数置は、半導体生・ブが接続形材を介して配端基板に接続されるフェイスがウォンディング構造の半導機 国路装置であって、前記接線部材が線状構造の計状電場とされ、前記針状電極が接導電材料に重要されることによって前記配線基板の電極部に接続され、かつ旋針状電振の先端が前記半導体チップの電極部に当接して接続されるものである。「代田1

前起した半導体集後回路装置によれば、半導体 チャプと配線基板とが、破状構造の計状電傷とさ れる接続に接続され、かつ他溶削が配線基準での 電低版に接続され、かつ他溶削が半導体チャプの を振振接続は接続されることにより、電振接接続 表数な構造とすることができる。これにより、電 表数な構造とすることができる。これにより、準 導体チップおよび配線 蒸板の材料に放存する熱態 張係数の違いによって、電橋接続部に集中して発 生する熱的応力を抑制することができる。

また、前記した他の半導体集機回路装置によれば、半導体テップと配額蒸緩とが、環状構造の針状電極とされる接続部付が配端基切の配端工配能基礎の電信制に接続されることによって配端工作を受けている。、電信接続調金を飲む、一般である。これにより、前起の半導体機の分類を対している。これにより、前起の半導体機の分類を対している。これにより、前起の半導体機能を対して発生する熱部強減数の送いによって、電低接続的に集中して発生する熱的応力を抑制することができる。

[実施例1]

第1 図は木発明の一実施例である半導体集 映図 路 数置を示す斯園図、第2 図は本実施例の半導体 集積回路数量である半導体チップと配線基板との 棒線を示す拡大新園図である。

まず、第1図により本実施例の半導体集験回路 装置の構成を説明する。

本実施例の半導体集積回路装置は、たとえば複 数の半導体チップが実装されるモジュール構造の 半導体集積回路装置とされ、集積回路が形成され た複数の半導体チップ1と、これらの半導体チッ プーが接続される配線基板2とを備え、キャップ 3によって気密封止されるように構成されている。 半導体チップ1は、その主衛に半用などからな る複数のチップ電板(電板紙) 4が形成され、事 面が、たとえばSiC、AINなどから形成され る放熱板5に接合部材6を介して固着されている。 配額基板2は、その主面に複数の針状電板7が 形成され、たとえば第2関に示すように、Cn.

超音波法などのポンディング方法によって圧着さ また、ワイヤ8の他韓領も間様に、半導体チッ プ1のチップ電極4に位置合わせされ、熱圧着法

A & . A u などのワイヤ (接続部材) 8の一端が、

配額基据2の業長(常長祭)9に執圧差許またけ

または超音波法などのポンディング方法によって 圧巻されている。

配線基板2に針状電極7を介して接続された半 導体チップ1は、さらにシール部材10を介して、 たとえばセラミックなどのキャップ3によって気 密封止されている。シール部材10としては、た とえばPb/Sn半田、Au-Si. Au-Sn 共晶合金、樹脂材料などが使用されている。

次に、本事特例の作用について週間する。

始めに、所定の長さのワイヤ8を配換基板での 配線孔11を通し、配線基板2の電板9にワイヤ 8の一端側を圧着して針状電振 7 を形成する。そ して、ワイヤ8の他端側を、放熱板5に固着され た半導体チップ1の対応するチップ電極4に圧着 する。これによって、半導体チップ1のチップ電 極4と配線蒸販2の電極9とが、第2図のように 針状電極7によって電気的に接続される。

さらに、配線基板2の全ワイヤ8を圧着した後 に、配額基板2に針状電極7を介して接続された 半導体チップ1を、シール部材10を介してキャ

ップ 3 によって気密封止することにより、モジュ

ール構造の半導体集積回路装置が製造される。 徒って、本実施例の半導体集積回路装置におい ては、半導体チップ1と配線基板2とが、電極部 であるチップ電振4および電振りに圧着された終 統部材であるワイヤ8による針状電極7によって 接続されることにより、電板接続限を歪動な機器 に形成することができるので、半導体チップ1と 配護基板りとの蓄液接線部に発生する私的広力を 抑制することができる。

また、複数の半導体チップ1が、放熱板5に関 着されることによって半導はチップ1の放動性を 向上させることができる。

「実施例23

れている。

第3回は本発明の他の実施例である半導体集積 同数装置を示す新面関、第4回日本里路側の単導 体集積回路装置である半導体チップと配線基板と の接続を示す拡大斯面図である。

本実施例の半導体集積回路装置は、実施例1と 同様に集積回路が形成された複数の半導体チップ

1と、これらの半導体チップ 1 が接続される配線 基板2とを備え、キャップ3によって気密封止さ れるように構成され、実施例1との相違点は、針 **計画機 7 が配線基板 2 の配線孔 1 1 に介在される** 構電部材12によって配線基板2の電振りに接続 まわる台である

従って、本実諮例の配線基板2は、たとえば第 4回に示すように、半田などの導電部材12が配 継基板2の配線孔11に充填され、この導電部材 12に所定の長さのワイヤ(梅糖部材) 8 が垂動 されて針状電極了が形成されている。そして、漢 電部材12を介して配線基板2の電極(電極部) 9 に接続され、またワイヤ 8 の先端が、半導体チ ップ1のチップ電極(電極部)4に当接して固定 されることによって半導体チップ!に接続されて ws.

また、本実施例の半導体集積回路装置の製造方 法については、始めに、配額基板2の配線孔11 に導電部材12を充進した後に、半導はチップ1 のチップ電極4と配線基板2の配線孔11とを付

特開平3-142847 (4)

配合わせする。そして、導電部材12年熔触状態にして、所定の長さのワイヤ8を半導体チップ1のチップ電振4に当接するまで挿入する。これによって、半導体チップ1のチップ電振4と配線基 収2の電振3とが、第4数のように針状電振7によって電気的に参減される。

使って、本実施例の半導体集積回路装置においては、半導体チャブ1と配線基板2とが、導電筋 材12に垂設された複雑部材であるワイヤ8によ る計状関係7によって授税されることにより、電 様披梆部を表数な構造に形成することができまる。 年間4年4年4年7年7日と配線板2との電板3をある に発金する他の応力を配線板2との電板3をある。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例 1 および 2 に基づき具体的に説明したが、本発明 は前配る実施例に限定されるものではなく、その 野 音を聴しない範囲で種々変更可能であること はいうまでもない。

たとえば、実施例 1 および 2 の半導体集積回路 装置については、複数の半導体チップ 1 が実装さ れるモジュール構造の半導体集積回路数置である 場合について説明したが、木発明は前記各実施例 に示したモジュール構造に限定されるものではな く、たとえば11個の半導体チップ1が実数される 半導体集積回路装置についても広く適用可能であ る。

[発明の効果]

本類において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 下駅のとおりである。

(3). 半導体チップが接続形材を介して配線基板に接続されるフェイスダウンポンディング構造の半導体集機回路装置において、接機形材が線状構造の計次電極的に接続され、かつ陰端側が半導体チップの電極筋に接続され、かつ陰端側が半導体チップと配線基板との電極接機構造を乗款な構造とすることができるので、半導体チップおよび配機 重要機能に集けるに参加を乗り、と単端は 電路機能に接続され、かつ機能を乗款な構造と することができるので、半導体チップおよび配機 を乗換性に集中したる単でよぬ的ボントが

ることが可能である。

②・競技部付が最快構造の針状電紙とされ、配数 施設の配装孔に導電材料が光減され、針状電脈が この電電材料に重要されることによって配数 が電視がに重視され、かつ計状電標の充端が半導 は大きっプの電紙形に当機をし板との電極が半導 なっ、半導体チップと配線基便との電極接線過 素軟な構造とすることができるので、半導体チッ するとがである。 がは、 がでは、 がで

(5)、前記(4)により、電極接続部の接続信頼性が向

上され、信頼性の高い半導体集機回路装置を得る ことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例1である半導体集積回 路装置を示す断面図、

第2回は実施例1の半導体集積回路装置である 半導体チップと配線基板との接続を示す拡大断面 関。

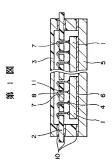
第3回は本発明の実施例2である半導体集積回 路装置を示す断面図、

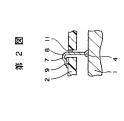
第4 図は実施例2 の半導体集積回路装置である 半導体チップと配線基版との接続を示す拡大断面 図である。

1 ・・半導体チップ、2 ・・配達系板、3 ・・キャップ、4 ・・チップ電板(電板形)、 5 ・・放熱板、6 ・・接合部材、7 ・・針 状電板、8 ・・ワイヤ(接続部付)、9 ・・ 電板(電板部)、10 ・・シール部材、11・ ・配達孔、12・・・運電船材。

代理人 并埋士 小川 陽

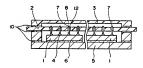








第 3 図



第 4 図



11:配線孔 12:導管部初